

PolyCLEAN® / PolyCHECK® 抹布

清洁关键表面



HT5190

描述

PolyCLEAN®是一款轻便, 编织构造的抹布, 并加工以满足洁净室的要求。它是在我们的一体化抹布和拭子生产设备中清洗和包装的, 以确保每批的清洁度和一致性。PolyCLEAN®是由连续长丝纤维构成以便抵抗因磨损而脱落的颗粒, 使其成为洁净度与成本控制相匹配的应用的最佳选择。PolyCHECK®是由黑色织物构成, 用于检验和验证应用。

优点



- 在10级无尘室中清洗和处理, 使其成为粒子灵敏擦拭应用的理想选择。
- 有黑色抹布选择, 用于检查和清洗验证程序。
- 不含酰胺和硅树脂适用于硬盘行业。
- 在我们最先进的集成抹布生产设施里切割、清洗和包装, 以确保产品的质量一致性。
- 非常适合需要清洁和成本控制的应用。

应用

- ◆ 无脱落的布料使其成为日常擦拭工作的理想选择。
- ◆ 优越的通用无尘抹布, 适用于半导体、医疗设备、液晶面板和硬盘制造业。
- ◆ 有黑色布料选择, 可用于检测应用。

编码

编码	描述	尺寸	包数量	箱数量
HT5140	PolyCLEAN®	4" x 4"	150/包	4 包/箱
HT5160	PolyCLEAN®	6" x 6"	300/包	15包/箱
HT5190	PolyCLEAN®	9" x 9"	150/包	10包/箱
HT5291K	PolyCHECK®	9" X 9"	5/包	200包/箱



www.foamtecintlwcc.com

Rev.B

USA +1.866.922.7160 +1.760.599.7160 fax +1.760.599.7322 Thailand +66.3574717 fax +66.35740744

清洁度规格



HT5291K - PolyCHECK® 抹布

	<u>PolyCLEAN®</u>	<u>PolyCHECK®</u>
通过LPC产生的粒子	>.3 微米	
>.3 微米粒子/m ²	<7 x 10 ⁶	<9 x 10 ⁶
萃取物的离子计数(ppm)		
钠	<1.5	<2
钙	<.75	<1
镁	<.25	<1
不挥发残留物 (g/m ²)		
去离子水	<.028	
异丙醇	0.09	
无硅/酰胺	通过	通过

吸水性容量规格

基础重量 (g/m ²)	110	120
吸水性 (ml/m ²)	2.7	
吸水速率 (ml/g)	3.7	3.2



广思科技
QUEST TECHNOLOGY

网站: www.quest-tech.com.cn
电话: 8602158397708/8602158397706/
8602168640335
传真: 8602158397825